【キヤノン財団】 第10回研究助成プログラム募集のご案内

キヤノン財団が 2018 年に募集します 2 つの「研究助成プログラム」のご案内をいたします。たくさんの意欲的な研究テーマのご提案をお待ちしております。

◆研究助成プログラム「産業基盤の創生」

日本の強い産業を更に強化する、あるいは新たな産業を興すことによって経済発展を 促すような科学技術分野にあって、独創的、先駆的、萌芽的な研究を対象とします。

分野としては、将来社会において重要になることが想定される

ICT・エレクトロニクス・ロボティクス、健康・医療・生命科学、バイオテクノロジ 一

環境・資源・エネルギー、マテリアル・デバイス・プロセス、サービスサイエンスです。

助成期間:1年間または2年間

助成金額:1件あたりの助成申請総額の上限 2,000 万円

助成研究数:全体で10数件程度

助成対象:日本国内の大学、大学院、高等専門学校、公的研究機関等に勤務する研究者

電子申請期間: 2018 年 6 月 1 日 10 時~2018 年 6 月 29 日 15 時

◆研究助成プログラム「理想の追求」

大きなイノベーションを起こすことが期待できる、先駆的で独創性のある研究 プロジェクトを募集します。2018 年度の研究課題は『食』に関する研究です。 本プログラムではこれらを科学技術の力で解決するため、従来比較的小規模で 行われていた個別研究ではなく、大きな視点に立った分野融合的で、 かつ有意義なゴールを設定した挑戦的な研究テーマを募集します。

助成期間:原則3年間

助成金額: 1件あたりの助成申請総額の上限 3,000 万円

助成研究数:全体で数件程度

助成対象:日本国内の大学、大学院、高等専門学校、公的研究機関等に勤務する研究者

電子申請期間: 2018 年 6 月 1 日 10 時~2018 年 7 月 13 日 15 時

●応募の手順

ホームページからの電子申請および応募書類の提出が必要です。

キヤノン財団ホームページの「公募のご案内」に従い申請して下さい。

http://www.canon-foundation.jp/

●選考方法/結果通知

当財団の選考委員が書類審査による一次選考、および面接による二次選考を行います。 2018 年 10 月中に一次選考結果が通知されます。

2018年11月7日に「産業基盤の創生」、11月9日に「理想の追求」の二次選考を予定しています。

2019年3月に開催予定のキヤノン財団理事会において正式決定されます。

●お問い合わせ

本件に関するご質問はキヤノン財団ホームページの「お問い合わせ」よりお送りください。

本案内のメール宛先変更/停止等につきましても「お問い合わせ」よりご連絡をお願い します。